

G20 サミットロゴマーク選考会の進め方

(事務局説明資料)

1. 選考会の議事の公開について（案）

- 資料及び審議の結果については、原則、公開する。
- 厳正かつ慎重に選考を進めるとともに、委員に忌憚のない審議を行っていただくため、選考過程に関する議事は非公開とする。

2. 選考の進め方について（案）

- 第一回選考会において、10 作品程度を選定する。
- 同 10 作品程度について、ホームページ上で意見募集を実施する。
- 意見募集結果や、並行して行う商標調査の結果も踏まえ、第二回選考会において 5 作品程度を候補作品として選定する。

選考会の議論を踏まえ、内閣官房において採用作品を決定する。

G20サミットロゴマーク選考の進め方

選考委員懇談会(7月9日)

公募 7月9日~8月31日

第一次審査(9月7日~9月25日)
応募作品の中から各委員において15作品を推薦

第二次審査(第1回選考会:10月11日)
第1次審査で得票のあった作品の中から10作品程度を選定

HP上で意見募集
(10月12日
~25日(予定))

商標調査
著作権チェック

商標出願

本人確認

意見集約

第三次審査(第2回選考会:11月上旬)
・商標調査等の結果、意見募集の結果を御報告
・最優秀賞(採用作品)候補として5作品程度を選定

採用作品を内定

採用作品の発表・表彰式(11月下旬~12月)